PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-308320

(43)Date of publication of application: 17.11.1998

(51)Int.CI.

H01F 41/16 G11B 5/39 H01L 43/12

(21)Application number: 09-114604

(71)Applicant: SUMITOMO METAL IND LTD

(22)Date of filing:

02.05.1997

(72)Inventor: FUKUSHIMA KENSUKE

KAMEI KAZUTO

(54) PRODUCTION OF MAGNETORESISTIVE MEMBRANE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To produce an MR thin membrane with granular structure conveniently and enhance its magnetic resistive effect.

SOLUTION: A target containing Fe, Co and Ni, or one kind or more of oxide thereof, Ti, Al and oxide thereof or one kind or more of nitride thereof, is used to form a thin membrane on a substrate by the laser abrasion method. In this case, a ratio of total mole volume of Fe, Co and Ni to that of Ti and Al in the target is preferably 4/1 to 19/1.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

Date of extinction of right

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

			•	

(19)日本国特許庁(JP)

① 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-308320

85 Y

(43)公開日 平成10年(1998)11月17日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	FΙ	
H01F	41/16		H01F	41/16
G11B	5/39		G11B	5/39
H01L	43/12		HOIL	43/12

		審查請求	未請求 請求項の数2 OL (全 9 頁)
(21)出願番号	特顧平 9-114604	(71)出顧人	000002118 住友金属工業株式会社
(22)出顧日	平成9年(1997)5月2日	(72)発明者	大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号 福島 謙輔 大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号住 友金属工業株式会社内
		(72)発明者	亀井 一人大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号住友金属工業株式会社内
		(74)代理人	

(54) 【発明の名称】 磁気抵抗効果膜の製造方法

(57)【要約】

【課題】グラニュラー構造のMR薄膜に関し、磁気抵抗効果をより大きくしかつ簡便に製造する。

【解決手段】Fe、Co、Ni、またはこれらの元素の酸化物の1種以上と、Ti、Al、これらの元素の酸化物、または窒化物の1種以上とを含むターゲットを用い、レーザーアブレーション法によって基板上に薄膜を形成させる。その際、ターゲットに含まれる、Fe、CoおよびNiの元素の合計のモル量と、TiおよびAlの元素の合計のモル量との比が、4/1から19/1までであることが望ましい。

た。 室が気が回転様のでは、最を配に強いいますのは の機能は、 たけのだりたけん か続きた題的な様をひかれる 【0005】にかのや動車様様、 時ではベリートも 中ではなどのよるのである。

ある。ある動のである。 一番もの順である。 でもりの4】多層構造でもかったことにはないで、 と相と非磁性相の界面において、 に等を要別の店場子雷るを予かいにファファンにが がはなって、 に対する。 ではかったはい変したないを で語が時間、 されなす。 ではかったないないない で語がはがいないない。 でいまれたを がはないないないない でいまれた。 ではないないない でいまれた。 ではないない でいまれた。 でいまれ

てるる。 でのの3】GMR効果を持つ磁気材料の形態として でのの3】GMR効果を持つなるもかる。 は、薄膜、薄帯およびがいりの3種がなって、 をつかているをこのですがいます。 をつかているできるので、 をかかているできないでは、 をかったいでは、 をからないでは、 をがらないでは、 をが

「3000」 「2000」 「日の00」 「日の0

の製造方法に関する。

【 I O O O 】 を , 類果依抗班浸跡均明発本【預代해対るを園の問発】 を書 , る体科欺縁追浸驗到密南路るを健等つ裏高さななの等1 ゃ~浸描るられ読了しら与計房雷多時間がれまだ 朝戦るで存多果依抗班浸鋺 , るれるい用の一せいか浸勤

【明端な邸籍の即発】

の製造方法。

τ

【8009】 では、お前日の即発本【題編るもちられる発験が即発】

°(1)

0₺

30

02

TO.

さればし、所望の性能を有する薄膜の実現は容易ではな 修は基板の元素が薄膜に拡散してくるなど、 様々な影響 きつもつし糖氏が息容、Coれcもつ鞭困が縮氏をよい更 処庭熱くき大体別容固の互財 、ひぶっ体なれる事体財な 一位代十つ部類成、おお方野型のそや宝蟹のから合み路 の3素元型翻嵌3素元割金型数非、3体なりは0。各な るえ苦らいしま刊51の各割多果校市班景数な多大、し51 長容多略帰の懇釈斌代、込むな合み財の酵素元される事 の財±労強と財スセペリイマフし糖会財の分子のようが終 競「ひなら肝な一位わぶるきつおういはこり点部類別」合 より、これらの元素の粒子を分離析出させる。この場 一相の合金薄膜を基板上に成膜し、その後の焼鉢処理に ッタ法などによりFe, Ni, Coの強磁性体を含む均 バス 、払去式るせる境代を子が料却遊遊づ中鄭蓴。るあ び要心が耐味のとな熟洗焼み、汁洗やちき大の干が貼掛 一般をも強化の中スセリイマの対数非、知のるめ高多果 校市进長類の類奪 AMの遺躰ーモェニモゼ【8000】 °94

3

ニュラー構造のMR薄膜に関し、その磁気抵抗効果をより大きでき、かつ簡便に製造できる方法を提供することにある。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、製造が容易で、しかも効果の大きいグラニュラー構造のGMR薄膜について、その実用化の検討をおこなった。この薄膜の従来の製造方法は、非磁性のマトリックスとなる素地に、マトリックスと強磁性元素との合金をスパッタし、熱処理により、マトリックス中に強磁性の微細粒子を均10一に分散させる、と言う手法を応用したものが多い。しかしながらこの方法では、多くの工数を要すること、強磁性粒子の密度を高めることが困難であること、およびマトリックスを非磁性絶縁体とするのは容易でないこと等の問題がある。これらの問題対処のため、基板上に薄膜を成膜する方法を種々検討の結果、レーザーアブレーション法の採用が最も効果的であることを見出したのである。

【0011】図1にレーザーアブレーション法の装置の概念図を示すが、ターゲットをレーザー照射により溶融 20蒸発させ、それを基板に蒸着させる。基本的には真空蒸着法と同じであるが、単位面積当たりの入射エネルギーを高くできるので、薄膜が蒸着材料であるターゲットの組成とほぼ一致するものが容易に得られ、ターゲット組成を調整することにより、所望の薄膜組成とすることができる。蒸発粒子は数eV~数百eVのエネルギーを持ち、低い基板温度でも十分な成膜速度を有し、密着性にすぐれた高密度の高品質な膜が得られる。そして、高いエネルギーを持って蒸着することにより、基板に付着後に強磁性体の粒子化までおこなわせることができる。 30

【0012】とのように、レーザーアブレーション法にて、ターゲット中に、強磁性相となるべき金属元素と、非磁性相となるべき金属やその酸化物または窒化物を混在させ、レーザーで照射して基板上に薄膜を蒸着させると、磁性相粒子が非磁性相マトリクスに分散した薄膜が得られる。そこで強磁性相をFe、Ni、Coの単独あるいは2種以上含む金属とし、非磁性相のマトリックスは種々の金属やその酸化物または窒化物を用いて薄膜を作製し、磁気抵抗効果を調査した結果、GMR効果の得られることがわかった。成膜後とくに熱処理などの加熱40はおこなわず、成膜ままにて十分なGMR効果を得ることを目標に種々の材料を選別した結果、非磁性相マトリックスに、TiまたはAlの適用が最適であることが明らかになったのである。

【0013】レーザーアブレーション法にて高品質の薄膜を得るには、できるだけ高真空下で処理をおこなうことが望ましい。ことにTiまたはAlは酸素や窒素との親和力が強く、高温度においては、通常の真空ポンプで排気した状態においてもまだ残存する酸素や窒素と反応し、安定な酸化物や窒化物を形成する傾向がある。そこ

でこれを利用して、滅圧下の雰囲気中の酸素あるいは窒素の分圧を調整し、ターゲット材の元素を酸化または窒化させ、絶縁体のマトリックスとすることもできる。

【0014】このようなGMR膜の製造条件を種々検討した結果、磁気抵抗効果の大きさは、ターゲット材の構成元素の含有率に大きく依存していることが判明した。すなわち、TiまたはAlの元素と、Feなどの強磁性金属元素との含有比率がある特定範囲にあるとき、より大きな磁気抵抗効果が実現できる。グラニュラー型の薄膜の場合、その磁気抵抗効果は、磁性相粒子の粒径がより小さく、均一で、かつ密に分散しているほど大きいと考えられる。この得られた薄膜のマトリックスと強磁性相粒子の分散状態を調査したところ、その粒子径は大きすぎず、かつある程度以上の量が、マトリックス全体に均一に分散している場合、大きな磁気抵抗効果を示すことが明らかであった。

【0015】以上の知見に基づき、十分な効果の得られる限界を確認し、本発明を完成させた。本発明の要旨は次のとおりである。

20 【0016】(1) Fe、Co、Ni、またはこれらの元素の酸化物の中の1種以上と、Ti、Al、これらの元素の酸化物、または窒化物の中の一種以上とを含むターゲットを用い、レーザーアブレーション法によって基板上に薄膜を形成させることを特徴とするグラニュラー型磁気抵抗効果膜の製造方法。

【0017】(2) ターゲットに含まれる、Fe、CoまたはNiの元素の合計のモル量と、TiまたはAlの元素の合計のモル量との比が、4/1から19/1までであるととを特徴とする、上記(1)のグラニュラー型磁気抵抗効果膜の製造方法。

【0018】なお、薄膜は、ガラスやセラミックスなどの基板上に形成させるが、基板は非磁性かつ非導電性ものであれば、とくに限定するものではない。また、通常用いられる薄膜の厚さは、2000~10000m程度の範囲である。

[0019]

【発明の実施の形態】本発明の磁気抵抗効果膜の製造方法は、図1にその構造を概念的に示したレーザーアブレーション装置により、真空下でのターゲット材料の基板への蒸着によっておこなうものである。図1において、1は薄膜を生成させる基板の加熱用のヒーター、2は基板、3は真空減圧装置容器8内へ作業用ガスを導入する導入口、4は真空排気口である。減圧ないしは真空下で、基板2に対面して置かれたターゲット5にレーザー光7を照射することにより、ターゲットの材料が空間に放出されて、蒸発粒子6からなる雰囲気を構成し、基板2の上に蒸着する。

【0020】 CCでターゲット5の材料は、Fe、Co、Ni、Feの酸化物、Coの酸化物、およびNiの酸化物からなる群から選んだ一種以上と、Ti、Al、

OT.

しま壁体のるすら空真高る回不会十多れのエヒ ,ケのす る式き多果辞vJな〉Jを採込な
は
素面表
の
す
型
密
の
動 → 5かく悪い<u>東空真の</u>却類効。いるかのるでもつで002~0 よるきでいな>高体更温、Mるで療血を放基の制質扱い めれるで歐陽多氮洗焼金の子群型数や要遊警討の艱薔蒸 , 六ま。るあでるゆるおいくよるわ欠い当用実 , きむの なく型が更更製成らる大路をmmoot 、C なぶー战不休息 親ふるきをし近鉄きいよmmos 。るでも囲鐘のmmoot~08 よりくしまかん ターゲットと基板の間隔は、望ましくは ○/LOS~8.0 , ブしょ田蹄いなち別よお今響場悪とな焼<u></u> 3)将材団基では、Jで計画プリ宝安的類別るよる音流、お

でード。stし浜放王凧が投盤円Commz 5.早、mm2L至直フ J合邸代十、J合語みるよる代変や動体(出遺影千原) 1、Sr またはCaの粉末とを、含まれる元素のモル比 A 、i Tの素元型効果、J 末碌の i Nわらまっつ 、e RPA (1994年) 1995 | 1995年 | 1 [0008]

浸田等、5H S:漿∪虱で繋入れい、5m~[S:叟客一字 の落葉を薫きする。 かれる 本は記し、レーザーリー いれた重数 の著葉を はいいまする mn000ε熱目を買び上郊基 、ひられらはが砂港 、 (znosik ■K√い、mnfet是数)ヤーリマジキエ引1Aおブしょ 顔光ーサーマ、い用多イベヤーをのるれコ【7200】 。を示ひる~ [羨むれいまの素元の中イで

。オリ凱知の上砂港を讃載の各国ひ同のよい近後にた。 でパス数周高、以用多イでヤーをるおひ I A 却 外ま i T ☆素元封数非、の一同と話上、後次の薄扎【8200】 棄疫間距離: 20㎜€ いた。 ・イッヤーや ,D"008: カ監承基 ,nnoT 20.0: 代王素頞

去宝順千器4添直おブいて34果依式独浸麹、 J 臨漸多如 【0029】得られた薄膜は、「PC分析によりその組 O'00E: 東感速基 , rnoTS.O: (大王) スド , %Tovot + 1 A : < は製造 、W 005代出数周高 、 お) 中条でくいをでいる

[0800] 。式体水多率小変の多ひよぶ左下、J宝账多率抗却のと 合いたより、磁場を印加しない場合と、2 kostn加した場合

率抗进(0, 帮助印制数: , o 率流班の合製いなの製数:。。

。Q \001× (_ Q - 。Q) =率小変抗斑浸缬

る~ [表プせんある果酔のるれる。式め次る体真草寮贈

。を示了めるまの

【[張] [[003]]

> 空真高さてであて派の献小類。いよさて献小類をで詞金 【00SI】ダーゲット中のFe、CoまたはNiは、 。&を放射をスセベリイマ肝型磁性が箝の客後、C する。前者の群は得られた薄膜にて強磁性相粒子とな このよび含まる土以動「計入避る体籍をなる体、被小監 Tiの酸化物または窒化物、およびAiの酸化物または

> **ホコおふく E ゾーリア アーサーリア空真高、合献る**を **も計型類非の調金多たりゃりイマ。4Jよきフゃあつ耐合** かは窒化物の形でもよく、金属と酸化物や窒化物との混 よりよれずを形整宜蔵多率出去寺の素元されつ 、お合 ~~~○金合iN-9引払所、知るち。るほち示型でよ 3)素元の6.1.3、お3)合製6.8.7.3の副金は I Aおがま 「T、、ゴま。。さなごけ園金ブし蟾籍J/フまるで薔菜J/动 基し出で飛る休イでやったのよろは開一サーマ 、おうす

。6者できょこる または窒素を導入し、成欖中に酸化や窒化をおこなわせ 20 森翔プス)囲躍る回不多hroffの副東、プリム紙の副 金、ないよみてい用きのもの気略い同むイベヤーや、合 あるでとす品性を受化物の結構体非磁性相とする場合。 こかし、 酸化物や窒化物の治療体制をする場合 まは小類、きつ状の副金む!AおおまiT【SSOO】

>なる現る態派の千姓松財型遊遊 , でおきをでなう考大 体室の子球の肝型数の類式れる

得し、よいのい

が果成成型 **浸数3)合制るぎででなくない、プリ出り量の素元るなも** の財型遊遊な量の素元をなるの財型遊拝の I Aおオま i Tさけなす、合製るきで考大フえ騒会1/er、古め 。る 06 おる公十不休果成抗班浸熱の類、プのさましてして逊休 率出る公古の財型強強アン強出の量のスセッリイマ、体 となっち小な子は目を場合、強磁性相粒子は径が小さくなる **小子。いなれるえが果胶抗斑炭猫な会十、きつきをき大** 47をする小もひよ田蹄のコ。るもつ田蹄のつま「LVet るペエ/4、水出の3重小子の信合の素元の! A おれま! Tるなっても、リイマが翻集、5量ルチの指合の素元の ットの組成は、強磁性粒子となるFe、CoまたはNi ヤーをのめれる引き果成式却戻遊れれきを【6200】

終をおこなって用いるとよい。 熟づるち、休るを活動王때」合語が魚路要預多末徐祥創 、体いなけ間が意味のその〉と、おれはファない気服る 「0024」ターゲット材は、目的とする薄膜が得られ **。そるてる休さましてたか**

東密ーキルネエは肌の一サー しょりよがのる むら 燃敷周 冒発OzHOOL~L 、δΦ点δきつの思容多畸⊪の更悪類気 、お合思るを用動きーサーノ坚剥発スルバ。いよもつ試 発入ババきつ現発誘動、きつ用味効等ーサーリマジキエ 、一や一つ本固、一や一つスは額気お了しる源光一や一 4、J部5/動実のぐをビーリヤヤーやーリ【8200】

麦 1

(5)

		レーザー		スパッタ	リング法
試	ターゲット		ション法		
料	組成比				
番	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	平均粒径	磁気抵抗	×	磁気抵抗
号			変化率	平均粒径	変化率
	(原子濃度比)	(nm)	(%)	(nm)	(%)
1	Fe: Ti = 1:1	6	0.08	690	≤0.01
2	Fe: Ti = 2:1	9	0.14	820	0.04
3	Fe: Ti = 3:1	18	0.58	980	0.01
4	Fe: Ti = 4:1	30	1.23	890	0.05
5	Fe: Ti = 5:1	48	1.56	*	< 0.01
6	Fe: Ti = 10:1	65	2.92	*	< 0.01
7	Fe: Ti = 15:1	80	2.45	*	< 0.01
8	Fe: Ti = 19:1	120	1.99	*	< 0.01
9	Fe: Ti = 20: 1	840	0.90	*	< 0.01
10	Co: Ti = 1:1	3	0.15	590	≦0.01
11	Co: Ti = 2:1	ιο	0.19	760	0.05
12	Co: Ti = 3:1	21	0.88	990	0.08
13	Co: Ti = 4:1	30	1.88	1090	0.14
14	Co: Ti = 5:1	53	2.13	1050	0.19
15	Co: Ti = 10: 1	68	2.42	*	< 0.01
16	Co: Ti = 15: 1	105	2.95	*	< 0.01
17	Co: Ti = 19: I	240	1.79	*	< 0.01
81	Co: Ti = 20: 1	550	0.27	*	< 0.01
19	Ni: Ti = 1:1	12	0.05	790	≦0.01
20	Ni: Ti = 2:1	18	0.19	860	0.03
21	Ni: Ti = 3:1	. 22	0.48	900	0.09
22	Ni: Ti = 4:1	58	1.18	*	< 0.01
23	Ni: Ti = 5:1	83	2.83	*	< 0.01
24	Ni: Ti = 10: 1	109	2.62	*	< 0.01
25	Ni: Ti = 15:1	200	2.90	*	< 0.01
26	Ni: Ti = 19:1	350	1.65	*	< 0.01
27	Ni: Ti = 20:1	670	0.80	*	< 0.01

※:*印は強磁性相粒子が確認できなかったもの。

[0032]

【表2】

6

z

克班克提 率小変	※ 图 禁 段 平	抗斑尿癖 率引変	医神经平	31 寶 114	会 器 排
(%)	(uu)	(%)	(mu)	(出海黨平周)	
10.0≥	068	10.0>	5.0 >	Fe: Al = 1:1	82
70.0	094	60.0	S	1 : 5 = 1 A : 9 Y	62
11.0	096	38.0	g	Fe: Al = 3:1	30
61.0	078	2.36	02	I: h = [A: 9]	18
10.0>	*	58.2	33	Fe: Al = 5:1	38
10.0>	*	26-2	09	I: 01 = 10 : 1	33
10.0>	*	20.2	28	1:31=1A:91	34
10.0>	*	26.2	96	Fe: AI = 19: 1	32
10.0>	*	1.20	320	Fe: Al = 20: 1	98
\$0.0	820	20.0	6.0	I:I = 1A:00	128
80.0	008	01.0	3.0	1 : 2 = [A : 0]	38
12.0	£06	78.0	€	1 : E = IA : 03	33
10.0>	*	88.1	BI	1:4 = 14:00	07
10.0>	*	86.2	56 72	Co: 71 = 2:1	17
10.0>	*	30.1	55 67	1:01=17:00	77
10.0>	*	66.1 86.1	33	[: g] = [y : 0]	£⊅
10.0>	*	06.0	103 103	CO: Y] = SO: 1	57 77
20.0	027	10.0>	8.0		97 57
60.0	007	10.0>	8.1	1:	4
82.0	633	10.0>	3.4	$1: \mathcal{E} = 1 \mathcal{I} \mathcal{I}$	87
61.0	068	1.58	£1	1:4 = [A:iN	6∌
99'0	028	£6.3	54	$1:\delta = [A:IN]$	09
10.0>	*	91.2	81	1:0 = 14:1N	12
10.0>	*	87.1	08	1 : 61 = 14 : 1N	25
10.0>	*	91.1	320	I : 61 = IA : IM	89
10.0>	*	07.0	068	1:03 = 1A: 1W	ÞĢ

※:*田は強雄性組粒子が確認できなかったもの。

[6600] [8表] 1.0

20

30

12 表 4

11. 表 3

		レーザー	-
試	ターゲット		ション法
*	組成比		
番		*	磁気抵抗
号		平均粒径	変化率
	(原子濃度比)	(nm)	(%)
55	Fe: Sr = 1:1	1100	≦0.01
56	Fe: Sr= 2:1	2000	0.06
57	Fe: Sr= 3:1	*	< 0.01
58	Fe: Sr= 4:1	*	< 0.01
59	Fe: Sr = 5:1	*	< 0.01
60	$F_e: Sr = 10:1$	*	< 0.01
61	Fe: $Sr = 15:1$	*	< 0.01
62	Fe: Sr = 19:1	*	< 0.01
63	Fe: $Sr = 20:1$	*	< 0.01
64	$c_0: Sr = 1:1$	590	≦0.01
65	$c_0: Sr = 2:1$	760	0.05
66	Co: Sr = 3:1	*	< 0.01
67	Co: Sr = 4:1	*	< 0.01
68	Co: Sr = 5:1	*	< 0.01
69	Co: Sr = 10:1	*	< 0.01
70	co: Sr = 15:1	*	< 0.01
71	Co: Sr = 19:1	*	< 0.01
72	Co: Sr = 20:1	*	< 0.01
73	Ni: Sr = 1:1	790	≤ 0.01
74	Ni: Sr = 2: I	860	0.03
75	Ni: Sr= 3:1	*	< 0.01
76	Ni: Sr= 4:1	*	< 0.01
77	Ni: Sr = 5:1	*	< 0.01
78	Ni: Sr=10:1	*	< 0.01
79	Ni: Sr = 15: 1	*	< 0.01
80	Ni: Sr=19:1	*	< 0.01
81	Ni: Sr = 20: 1	*	< 0.01

※:*印は強磁性相粒子が確認できな かったもの。

【0034】 【表4】

試料	ターゲット 組成比	レーザー アプレー:	ション法
*	, ,	*	磁気抵抗
号		平均粒径	変化率
'	(原子濃度比)	(nm)	(%)
	(10) 1 100 152 143 7		
82	Fe: Ca = 1:1	890	10.0≧
83	Fe: Ca = 2:1	760	0.07
84	Fe: Ca= 3:1	950	0.11
85	Fe: Ca= 4:1	*	< 0.01
86	Fe: Ca = 5:1	*	< 0.01
87	Fe: Ca = 10: i	*	< 0.01
88	Fe: Ca= 15: 1	*	< 0.01
89	Fe: Ca = 19: 1	*	< 0.01
90	Fe: Ca= 20: f	*	< 0.01
91	Co:Ca=i:i	620	0.04
92	Co: Ca = 2:1	800	0.08
93	Co: Ca = 3:1	903	0.21
94	Co: Ca = 4:1	*	< 0.01
95	Co: Ca= 5:1	*	< 0.01
96	Co: Ca = 10:1	*	< 0.01
97	Co: Ca = 15:1	*	< 0.01
98	Co: Ca = 19: 1	*	< 0.01
99	Co: Ca = 20: 1	*	< 0.01
100	Ni : Ca = 1 : 1	420	0.02
101	Ni: Ca = 2:1	700	0.09
102	Ni: Ca = 3:1	633	0.28
103	Ni: Ca = 4:1	*	< 0.01
104	Ni: Ca = 5:1	*	< 0.01
105	Ni : Ca = 10 : 1	*	< 0.01
106	Ni : Ca = 15 : 1	*	< 0.01
107	Ni: Ca = 19:1	*	< 0.01
108	Nf: Ca = 20: 1	*	< 0.01

※:*印は強磁性相粒子が確認できな かったもの。

【0035】 【表5】

¥

g

取べ ほん	2 2 1 - 3 2 - 4 - 1	(田瀬隆午前)出版は(原子橋度比)	涎
克雅 麦糖	*		字字
奉引落		[素示卦摄非:案示卦游毙お内()]	윰
(%)	(DM)		
60.0	L	(1:1) S:1:1 = iT:00:03	601
51.0	32	(1:8) 1:1:5 = 11:00:99	110
86.0	8₹	(1:8) $i:s:h=iT:00:9T$	111
02.1	130	Fe: Co: Ti = 6:5:1 (11:1)	115
95.0	87	Fe: Co: Al = 5:3:2 (4:1)	113
1.92	901	Fe: Co: Al = 7: 4: 2 (11: 2)	
9¥.0	0.8	Co: Mi: Al = 2:5:1 (7:1)	911
95.0	05	Co: Mi: Al = 4:4:3 (8:1)	911
06.0	240	Co: Mi: Al = 8: 5: 1 (13: 1)	211
87.0	33	Ni: Pe: Ti = 3:3:8 (6:1)	
88.0	06	Ni: Fe: Ti = 6: 7:3 (4:1)	
88.1	122	(1:3) : 3:3:8 = 11:91:N	
83.0	08	(1:9:1:A) = 5:4:2:2 (9:4)	
£1.1	80 891	(1:8:1:1:6:7 = 7:1:9:1)	
27.0 03.0	86	(1:24:1:4:4:5 (5:3)	
68.0	102	1.	124
79.0	80	· · · ·	981
1.05	211	Fe: Co: Ti: Al = 7:2:1:2 (3:1) Co: Ni: Ti: Al = 2:8:1:2 (10:3)	971
69'1	812	(1:7) 1:8:01:9 = [V:II:IN:00]	
0017	017	(1 'A) T 'C 'OI 'D -IV : II : IN : DO	021

SSI | (1:S) | 1:8:8:9 = IA : IT : IN : 00 | 9SI

。る本で休る即立とこい考大体小変抗無浸斂、考らる あ习囲遊るめ宝ブ即発本、站出曳影千剤のも指合の素元 **対遊非、5指合の素元割金封拗姫、ゆいなおで的義一き** 々ぶし青含多式両払がき<u>批単</u>ぬ I Aお外ま i Tの素元對 翅非, 5. 動機數多素示調金對湖鎖, 却6表[8600]

88.0

武建3)動間、多頭軟AMO遺跡~そここそでいき大きよ の果校就班浸効、おれよぶ去式の脚発本【果校の脚発】 [6800]

【即端な単間の面図】 まることができる。

の去くをぐーマヤイーサーマの封古武獎の凱載【【図】

【師號の号称】 40 装置を、概念的に示した図である。

ーを一コ用燥肌効基 [

2 基極

□人草×社 €

口浸栽空真 4

4164-8 g

千球発素 8

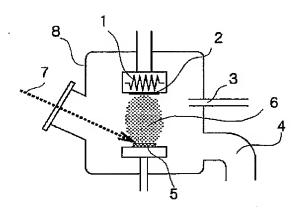
光ーサー 7

器容置裝 8

性相との化合物相が生成するなどにより、十分な強磁性 磁非と財型磁遊却で囲躍いを、>を大体派のそとてれる 気がな子ば、おう囲踊られての重素元副金割翅遊、しな Caも、TiまたはAlと同様安定な酸化物を作る。 U おがまって。いないフバる事体小変成班炭級な代十、XX るあつのき式し類気でよび丢くモビーリヤヤーサーレ またはCaを用い、Ti またはAIの場合と同じ条件の TRフリン素元封磁視、加ル素のよはた素【7600】 。 & あきょっていて ないが合物になっていることもある。 るるさとろいなるなと子述ぶし立蛇での顕彰される野 、5を散放率出の素元割金割掰遊、おけら。いないでお る哥却果成市班景越なき大、却で果許査鵬の顕彰の合思 ぶし製丸プンがおやくせをゃれた、プい用きイッヤーをの ****
动脉
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は な心体量去存の多、沈いき大体果成体式いち小は経済は 平の千姓的対象を、これた。 されたがある。 されば、 遊磁性相粒子の平 のイベヤーをの断量るなうき大き婦、北率小変抗班浸効 Jを込む向前、合場のこ。もあつ果結さい用多イベヤー 08 歳、35 当を削むを強の素元属金型機とのイベヤーや、知 おおがみくをベーイでで一サーフ、きちの [△おかま 「T な素元 対数能 、 る わおひ な 却 か ま 【 表 【 る 8 0 0 】

*はなける野孩子滋科

[図1]



.

.

•		